

Année Universitaire : 2020-2021

Master Sciences et Techniques GMP Génie des Matériaux et des Procédés

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Pour l'Obtention du Diplôme de Master Sciences et

Techniques

Mise en œuvre des cartes de contrôle de Shewhart pour l'analyse des éléments Cu, Pb et Zn par spectrométrie

d'émission atomique à ICP

<u>Présenté par:</u> BOURAIS MOUHSIN <u>Encadré par:</u> Pr HICHAM CHTIOUI F

Pr YASSINE FLIOU

FST-FES

ONHYM-RABAT

Soutenu Le 16 Juin 2021 devant le jury composé de:

-	Pr H. CHTIOUI	FST FES
-	Pr AW. BOUAYAD	FST FES
-	Pr M. CHAOUQI	FST FES

Stage effectué à : L'office National des Hydrocarbures et des Mines – RABAT





2020/2021

Master Sciences et Techniques : Génie des Matériaux et des Procédés

Nom et prénom: BOURAIS MOUHSIN

Titre: Mise en œuvre des cartes de contrôle de shewhart pour l'analyse des éléments Cu, Pb et Zn par spectrométrie d'émission atomique à ICP

Résumé

La Maîtrise Statistique des Procédés (MSP) est un outil de contrôle qualité normalisé à l'échelle internationale, il permet d'évaluer, régler et valider l'ensemble des étapes du processus des prestations chimiques conformément aux normes internationales en vigueur. Ce travail a pour objectif de mettre en œuvre des cartes de contrôle de Shewhart pour l'analyse des éléments Cu, Pb et Zn par spectrométrie d'émission atomique à ICP, vue l'importance de ces métaux de base dans le domaine de l'exploration minière ainsi que leurs utilisations très variées dans de nombreux secteurs industriels. Les données d'analyse obtenues ont servi pour le calcul statistique de la moyenne, de l'écart type, des tests des valeurs aberrantes, de normalité et par la suite, l'établissement des cartes de contrôle des témoins les plus fiables en termes de justesse et d'homogénéité au cours des essais.

Mots clés: Les métaux de base - Spectrométrie d'émission atomique à ICP - MSP





Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m'ont apporté leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport.

A cette occasion, je tiens à remercier profondément Monsieur A. LAHKIM, chef de département de la chimie minérale.

Je remercie vivement **Mr FLIOU Yassine** et **Mr HAIDAR El Mehdi**, qui m'ont encadré techniquement pendant la durée de stage, sans hésiter à aucun moment de me consacrer une part de leur temps précieux, afin de m'aider dans les différentes étapes de la réalisation et l'avancement de ce projet, ainsi que pour leur grande patience dont ils ont su faire preuve malgré leurs nombreuses charges.

Je tiens à exprimer ma gratitude et présenter mes Chaleureux remerciements à Monsieur le Professeur **HICHAM CHTIOUI** d'avoir accepté de m'encadrer tout le long de cette période, pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter ma réflexion.

Je remercie les membres du jury Pr **AW.BOUAYAD** *Pr* **M.CHAOUQI** *d'avoir accepté d'honorer par leur présence ma soutenance.*

Et finalement, je remercie mes parents qui m'ont encouragé dans la poursuite de mes études ainsi pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien.

C'est avec un grand plaisir que je réserve ces lignes en signe de gratitude et de reconnaissance à tous ceux qui ont contribués de près ou de loin afin de réaliser ce travail.





جامعة سيدي محمد بن عبد الله +οΟΛοΠΣ+ ΟΣΛΣ ΕΒΛΕΓοΛ ΘΙ ΗΘΛΒИΝοΦ Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Liste des figures

Figure 1: Organigramme de l'ONHYM
Figure 2: Organigramme des prestations <i>DLM</i>
Figure 3:Préparation mécanique des échantillons
Figure 4: Etudes et essais de valorisation
Figure 5: Etudes pétrographiques et Minéralogique7
Figure 6: Schéma représentatif de la chalcopyrite CuFeS
Figure 7: Schéma représentatif de la covellite CuS
Figure 8: Schéma représentatif de la Malachite CuCO3Cu(OH)2 13
Figure 9: Schéma représentatif de la cuprite Cu2O13
Figure 10: Schéma représentatif de la galène PbS 14
Figure 11: Schéma représentatif de la blende ZnS 16
Figure 12:Concasseur à mâchoires et à cylindres
Figure 13: Diviseur à rifles pour l'échantillonnage
Figure 14: Pulvérisateur et Broyeur à disque
Figure 15: Schéma de l'appareillage d'un spectromètre ICP-AES
Figure 16:Photographie représentant le système d'introduction de l'échantillon
Figure 17: Nébuliseurs concentriques
Figure 18: Chambre de nébulisation
Figure 19:Plasma obtenu par couplage inductif
Figure 20: schéma de principe du système optique
Figure 21: schéma d'un réseau en 2 dimensions
Figure 22: Processus d'analyse des métaux de base par ICP-AES
Figure 23: droite d'étalonnage de l'élément Pb- ICP-AES
Figure 24: Exemple d'une carte de contrôle statistique d'un processus
Figure 25: Histogramme de distribution Normale de l'élément Cuivre pour l'échantillon JC – 67 39
Figure 26: Histogramme de distribution Normale de l'élément Plomb pour l'échantillon JC – 67 40
Figure 27: Histogramme de distribution Normale de l'élément Zinc pour l'échantillon JC – 67 42
Figure 28: Carte de contrôle Shewhart du Cuivre pour l'échantillon JC – 67
Figure 29: Carte de contrôle Shewhart du Plomb pour l'échantillon JC – 67
Figure 30: Carte de contrôle Shewhart du Zinc pour l'échantillon JC – 67





جامعة سيدي محمد بن عبد الله +٥٥٨٥ Δ٢ - ٥٤٨٢ ٢٥٨٢ - ٢٥٨٥ Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Liste des tableaux

Tableau 1: Exemples des Modes opératoires et des instructions d'analyses	. 8
Tableau 2:Liste des équipements existants	. 9
Tableau 3:Les prestations chimiques réalisées aux Laboratoires Mines	10
Tableau 4:les concentrations des gammes d'étalonnage utilisée	28
Tableau 5: Programme d'analyse des éléments Cu, Pb et Zn	29
Tableau 6: Valeurs déterminées du témoin Jc-67 étudié pendant 30 jours	36
Tableau 7: Test de normalité (Shapiro-wilk) de l'élément Cuivre pour l'échantillon JC – 67	39
Tableau 8: Dépouillements des résultats de l'élément Plomb pour l'échantillon JC – 67	40
Tableau 9: Test de normalité (Shapiro-wilk) de l'élément Plomb pour l'échantillon JC – 67	41
Tableau 10: Dépouillements des résultats de l'élément Zinc pour l'échantillon JC – 67	41
Tableau 11: Test de normalité (Shapiro-wilk) de l'élément Zinc pour l'échantillon JC – 67	43





جامعة سيدي محمد بن عبد الله +οΟΛοΠΣ+ ΟΣΛΣ ΕΒΛΕΓοΛ ΘΙ ΗΘΛ8ИИοΦ Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Liste des acronymes

ONHYM	Office National des Hydrocarbures et des Mines
BRPM	Bureau de Recherches et de Participations Minières
ONAREP	Office National de Recherches et d'Exploitations Pétrolières
DLS	Direction des Laboratoires et Services techniques
DLM	Division des Laboratoires Mines
DCMI	Département de Chimie Minérale
ISO	Organisation internationale de normalisation
ISO 9001	Norme de la mise en place d'un système de management de la qualité
ISO 17025	Norme d'accréditations des laboratoires d'étalonnages et d'essais
LIMS	"Laboratory Information Management System"
PsM	Processus Management
PsR	Processus Réalisation
PsS	Processus Support
PsR/01	Processus réception
PsR/02	Processus préparation des échantillons
PsR/03	Processus réalisation des prestations Minéralurgiques
PsR/04	Processus réalisation des prestations Chimiques
PsR/05	Processus réalisation des prestations Minéralogiques
MRC	Matériaux de Référence certifiés
MRI	Matériaux de Référence Internes
ICP-AES	Spectrométrie d'Emission Atomique à Plasma à Couplage Inductif
HF	Acide fluorhydrique
HCl	Acide chlorhydrique
HNO3	Acide nitrique
HClO4	Acide perchlorique
ppm	Concentration en partie par million
MSP	Maîtrise statistique des procédés





جامعة سيدي محمد بن عبد الله +ه٥٥٨٥ ٢٢ ٥٤٨٤ ٢٥٨٥ +٥٤ Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Sommaire

Introduction	1
Chapitre I : Présentation de l'ONHYM et de la division Laboratoires Mines	2
1. Présentation de l'ONHYM	3
2. Historique :	3
3. Missions :	3
4. Organisation :	4
4.1 Division des Laboratoires Mines :	4
4.1.1 Processus Réception PsR/01 :	5
4.1.2 Processus Préparation des échantillons PsR/02 :	5
4.1.3 Processus de prestations Minéralurgiques PsR/03:	6
4.1.4 Processus de prestations Minéralogiques PsR/05 :	6
4.1.5 Processus de prestations chimiques PsR/04 :	7
ChapitreII: Généralités sur les métaux de base, spectrométrie d'émission atomique à ICP), la
MSP	11
1. Généralités sur la famille des métaux de base :	12
1.1 Généralités sur le cuivre :	12
1.1.1 Propriétés physico-chimiques du cuivre	12
1.1.2 Principaux minéraux du cuivre	12
1.2 Généralités sur le plomb :	14
1.2.1 Propriétés physico-chimiques du plomb :	14
1.2.2 Principaux minéraux du plomb :	14
1.3 Généralités sur le zinc :	15
1.3.1 Propriétés physico-chimiques du zinc :	15
1.3.2 Principaux minéraux du zinc :	15
2. Méthodes de préparation des échantillons géologiques :	16
2.1 Préparation mécanique :	16
2.1.1 Concassage :	16
2.1.2 Echantillonnage :	17
2.1.3 Pulvérisation :	17
2.2 Préparation chimique :	18
3. Spectrométrie d'émission atomique au plasma à couplage inductif (ICP-AES	19
3.1 Principe de la spectrométrie d'émission atomique :	19
3.2 Principe de la spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (ICP-
AES): 20	
3.3 Appareillage :	20
3.3.1 Système d'introduction de l'échantillon :	21
3.3.2 Le système d'atomisation et d'excitation :	23
3.3.3 Le système optique :	24
3.3.4 Le système de détection et traitement du signal :	25
4. Processus d'analyse des métaux de base par ICP-AES :	
4.1 Mise en solution des échantillons :	26
4.2 Préparation des solutions de calibrage et étalonnage du spectromètre :	27





جامعة سيدي محمد بن عبد الله +οΟΛομΣ+ ΟΣΛΣ ΣΒΛΣΓοΛ ΘΙ ΗΘΛΒИИοΦ Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

	07
4.2.1 Preparation des solutions de calibrage :	
4.2.2 Choix des raies d'analyses :	28
4.2.3 Etalonnage d'ICP-AES :	29
5. Maîtrise statistique des procédés ou la MSP :	30
5.1 Carte de contrôle du processus :	30
5.2 Etapes de la mise en œuvre d'une carte de contrôle :	30
5.3 Cartes utilisées aux Laboratoires de l'ONHYM :	31
5.3.1 Cartes aux valeurs uniques :	31
5.3.2 Construction de la carte de contrôle :	34
Chapitre III : Mise en œuvre de la carte de contrôle de shewhart pour l'analyse des éléme	ents
Cu, Pb et Zn Par spectrométrie d'émission atomique à ICP	35
1. Choix et préparation des échantillons géologiques témoin de Cu, Pb, et Zn pour les cartes d	e
contrôles	36
2. Mesure et collecte des valeurs pour la mise en œuvre des cartes de contrôle	36
3. Test des valeurs aberrantes	37
3.1 Test des valeurs aberrantes des éléments Cu, Pb et Zn dans l'échantillon JC67	37
3.1.1 Le cuivre	37
3.1.2 Le plomb	37
3.1.3 Le zinc	37
4. Test de normalité	38
4.1 Test de normalité des éléments Cu, Pb et Zn dans l'échantillon JC-67	38
4.1.1 Le Cuivre	38
4.1.2 Le Plomb :	40
4.1.3 Le Zinc :	
5 Mise en œuvre de la carte de contrôle à valeur unique : cas de l'échantillon IC-67	43
5.1 Caractéristiques du contrôle de l'élément Cuivre pour l'échantillon $JC = 67$	
5.2. Caractéristiques du contrôle de l'élément Plomb pour l'échantillon IC – 67	44
5.3 Caractéristiques du contrôle de l'élément 7 inc pour l'échantillon IC – 67	45
Conclusion	- //7
Ráfárancas	/ ד
Annovas	
Аннсасу	・・・・・・サブ

Introduction

Dans le but d'avoir une meilleure qualité des analyses chimiques, les laboratoires Mines de l'**ONHYM** accordent une nette importance à l'évaluation et la mise au point de ses méthodes d'analyses. Ils réalisent des prestations aussi bien pour les géologues de l'ONHYM que pour les clients externes. Ces prestations concernent les trois domaines suivants : Minéralurgie, Chimie, Minéralogie. Sur lesquels, nous avons pu nous intéresser à la Chimie. La chimie analytique est la partie de la chimie qui a pour objet la séparation des constituants d'un échantillon de matière, leur identification et la détermination de leurs quantités soit par des méthodes conventionnelles (dosages élément par élément), soit avec des méthodes physiques globales et plus rapides qui donnent la concentration de tous les éléments comme la spectrométrie d'absorption atomique (SAA), et la spectrométrie d'émission atomique à ICP. C'est dans ce cadre que les laboratoires mines utilisent un concept intitulé « La maîtrise statistique des procédés », composé d'un ensemble d'actions permettant d'évaluer et de valider l'ensemble des étapes du processus des prestations chimiques conformément aux normes internationales en vigueur, et ce dans le but d'obtenir des résultats d'analyses chimiques précis et fiables. De même, la mise en place de cartes de contrôle, outil également statistique, constitue et demeure un moyen indispensable et nécessaire pour la surveillance de l'intégralité du processus analytique.

C'est dans cette perspective que nous allons essayer, à travers ce sujet, de mettre en œuvre des cartes de contrôle de Shewhart pour l'analyse des éléments Cu, Pb et Zn par spectrométrie d'émission atomique à ICP, métaux de base souvent recherchés pour leurs importances et leurs utilisations très variées dans de nombreux secteurs industriels.

Le premier chapitre concerne la présentation de l'ONHYM et les principales activités des laboratoires.

Le deuxième chapitre est réservé aux généralités sur les métaux de base (Cu, Pb et Zn), leur présence dans la nature et leurs propriétés physico-chimiques, ainsi que l'utilisation de la spectrométrie d'émissions atomiques-ICP pour le dosage chimique de ces éléments dans les matériaux géologiques.

Le troisième chapitre traite le processus expérimental de l'établissement des cartes de contrôle statistiques des éléments Cu, Pb et Zn par spectrométrie d'émission atomique à ICP.

1

Chapitre I : Présentation de l'ONHYM et de la division Laboratoires Mines

1. Présentation de l'ONHYM

L'Office National d'Hydrocarbures et Mines, créé sous la dénomination ONHYM, est une organisation publique, tournée vers l'avenir et soutenue par une culture d'entreprise fondée sur la recherche de l'excellence, poursuit la mise en œuvre de sa stratégie globale qui a pour objectif de renforcer la dynamique d'ouverture sur le marché mondial et le développement des partenariats avec les investisseurs étrangers ou nationaux afin de stimuler la promotion des richesses pétrolières et minières du sous-sol marocain et de contribuer efficacement au développement économique et social de notre pays sous la Conduite Eclairée de **Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu L'Assiste. [a]**.

2. Historique :

L'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) a été créé le 17 Août 2005, par la fusion du Bureau de Recherches et de Participations Minières BRPM et de l'Office National de Recherches et d'Exploitations Pétrolières ONREP. Une fusion qui a permis de reprendre et de développer tous leurs acquis, tant en matière d'expertise pour la recherche, la production et le traitement des substances minérales et hydrocarbures qu'en matière de coopération de promotion et de partenariat, pour donner un nouvel élan porté par une stratégie dynamique, synergique et rénovée pour faire monter en puissance l'exploration minière et pétrolière et promouvoir le potentiel en hydrocarbures et minier du sous-sol marocain **[b]**.

3. Missions :

Conduire la recherche, l'exploration et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures ou de schistes bitumineux, ainsi que des gisements miniers et de toute substance minérale (à l'exclusion des phosphates).

Impulser et soutenir toute action de nature à contribuer au développement de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures et des substances minérales, notamment dans le cadre de partenariats.

Mettre à la disposition de tout opérateur des bases de données riches, fiables et accessibles sur le sol et le sous-sol national, ainsi qu'une documentation sur les dispositifs administratif, financier et juridique.

Négocier avec tout partenaire potentiel, les termes contractuels conformément aux dispositions légales en vigueur. **[c]**.

3

4. Organisation :

Pour accomplir ses missions, l'ONHYM a adopté un mode de gouvernance lui permettant d'exceller dans l'exécution de ses activités, au travers des directions métiers, portées par des fonctions support.



Figure 1: Organigramme de l'ONHYM

Sur le plan technique, l'ONHYM est constitué de deux pôles, le pôle promotion des investissements et le pôle exploration dont fait partie la Direction des Laboratoires et Service Techniques, comme l'illustre l'organigramme ci-dessus.

4.1 Division des Laboratoires Mines :

Les Laboratoires Mines, certifiés ISO 9001 depuis 2007, ont pour mission la réalisation des prestations de services en matière d'analyses chimiques minérales, d'études minéralogiques et d'études minéralurgiques au profit des géologues de l'ONHYM et des clients externes, dans les meilleures conditions de délais, qualité, coût et sécurité.

Ces prestations sont réalisées selon des procédures qui répondent à des critères reconnus au niveau international, avec un équipement adéquat, une traçabilité pour chaque opération et un contrôle qualité systématique. Les prestations assurées au sein des Laboratoires Mines se

répartissent en trois catégories et sont organisées en départements, en plus d'une cellule de réception. (Voir diagramme ci-dessous)



Figure 2: Organigramme des prestations DLM

Conformément aux exigences de la norme ISO 9001, les activités de la DLM se déroulent selon un système de management SMQ comprend trois catégories de processus, des processus management PsM, des processus réalisation PsR et des processus supports PsS [d]

4.1.1 Processus Réception PsR/01 :

La cellule réception s'occupe de la réception des demandes des prestations et des échantillons, le contrôle de la conformité des demandes par rapport aux échantillons reçus selon les exigences internes de la division, les relations avec les clients et la saisie des demandes dans le système informatique (LIMS).

4.1.2 Processus Préparation des échantillons PsR/02 :

Le processus préparation des échantillons fait partie du Laboratoire de Minéralurgie ou Département Minéralurgie, ce processus est chargé de la préparation mécanique des échantillons par le concassage et le broyage en vue d'obtenir un échantillon secondaire représentatif et acceptable pour l'analyse chimique, les études de valorisation des minerais, et des essais de caractérisations des roches et minéraux industriels. **[1]**



Figure 3: Préparation mécanique des échantillons

4.1.3 Processus de prestations Minéralurgiques PsR/03:

En plus de la préparation mécanique des échantillons, le laboratoire de Minéralurgie ou Département Minéralurgie est chargé aussi d'étude et essais de valorisation sur divers types de minerai comme la concentration gravimétrique, séparation magnétique, séparation électrostatique, flottation en batch et sur unité pilote, lixiviation et récupération des éléments dissous. **[1]**.



Figure 4: Etudes et essais de valorisation

4.1.4 Processus de prestations Minéralogiques PsR/05 :

Le processus prestations minéralogiques dépendant du département minéralogie, concerne les études pétrographiques et minéralogiques conformément aux demandes des clients ONHYM et tiers.

Les différentes prestations assurées par le département sont très diversifiés : la confection des lames minces, la confection de sections et lames polies, la préparation minéralogique des concentrés alluvionnaires et artificiels...etc [2].



Figure 5: Etudes pétrographiques et Minéralogique

4.1.5 Processus de prestations chimiques PsR/04 :

Le processus de réalisation des prestations chimiques est assuré par le département de chimie minérale au profit des différents clients de l'ONHYM et tiers, Il est composé de succession d'étapes régies par des procédures standards.

Le processus des prestations chimiques est déclenché dès réception de la demande d'analyse chimique et les échantillons préparés. La réalisation des prestations demandées se fait souvent en différentes étapes sur la base de modes opératoires et de méthodes internes préétablies, moyennant des ressources humaines qualifiés, matériel moderne et instruments de mesure très performants. La fin du processus en question s'achève par l'établissement et la transmission des bulletins d'analyses chimiques aux clients

- Les indicateurs fixés pour mesurer l'efficacité du processus PsR/4 sont :
 - I1 : Traiter 80% des demandes d'analyses dans un délai inférieur à 30 jours.
 - I2 : Assurer une production moyenne de 52 échantillons par jour.
 - I3 : Redresser les réclamations des clients.
- Les différentes prestations assurées par le département de chimie minérale sont :
 - ✓ Analyse des éléments traces
 - ✓ Analyse des éléments majeurs
 - ✓ Analyse des terres rares
 - ✓ Analyse des métaux précieux
 - ✓ Analyse du mercure, du soufre et du carbone
 - ✓ Analyse minéralogique par diffractométrie des rayons X
 - ✓ Analyse par les méthodes conventionnelles des fortes teneurs
 - ✓ Analyse des eaux.

Méthodes de réalisation des prestations chimiques :

L'ensemble des prestations chimiques sont réalisées selon des méthodes standards, validées en interne. Ces méthodes de travail de préparation ou d'analyse chimique, sont rédigées et diffusées sous forme de modes opératoires et d'instructions d'utilisation, conformément aux exigences documentaire de la norme management de la qualité ISO 9001. Ces documents de travail sont répertories comme suit :

- ✓ 77 modes opératoires ;
- ✓ 30 instructions de préparation des solutions chimiques ;
- \checkmark 31 instructions d'utilisation et de maintenance.

Tableau 1:Exemples des Modes opératoires et des instructions d'analyses

Modes opératoires	Référence
Mise en solution par (HCl + HF) et (HNO3 + HCl) sur plaque chauffante	MO/DC/PC02/C
Analyse multi élémentaire par ICP	MO/DC/ICP01/C
Analyse de l'or par SAA à Four Graphite	MO/DC/SAAG1/C
Instruction de préparation des gammes de calibrage	Référence
Instruction de préparation des solutions de calibrage pour MO/DC/ICP01	I/DC/ PS01/C
Instruction de préparation des solutions de calibrage pour MO/DC/SAAG1	I/DC/ PS15/B
Instructions d'utilisation et de maintenance	Référence
Utilisation et maintenance du spectromètre ICP JY ACTIVA M	I/DC/ UM40/B
Utilisation et maintenance du spectromètre d'absorption atomique	I/DC/ UM42/B
PINAACLE 900 H	

✤ <u>Matériels et équipements de l'entité Chimie Minérale :</u>

L'entité chimie minérale dispose de plusieurs équipements de pointe, lui permettant d'avoir des résultats précis et fiables répondant aux besoins des clients.

L'ensemble des équipements utilisés, sont maîtrisés sur la base de modes opératoires d'utilisation définit au niveau du processus support Moyens Généraux « PsS/1 » de notre

système de management qualité. Ce processus permet de suivre l'état du matériel depuis l'acquisition jusqu'à la réforme, suivant des instructions spécifiées dans la procédure. Selon la procédure de Gestion Matériel, les équipements sont classés en cinq catégories : -matériel de préparation des échantillons - matériel de Métrologique -matériel de mesure, -matériel d'analyse et matériel intermédiaire d'analyse **[3]**.

Type de Matériel	Désignation	Domaine d'utilisation
	Deux spectromètres d'absorption atomique à flamme et à four Graphite.	Analyse des métaux de base et des métaux précieux.
	Trois spectromètres d'émission atomique à plasma à couplage inductif	Analyse des éléments traces, terres rares et métaux précieux.
Matériel d'Analyse	Un spectromètre de masse à plasma à couplage inductif	Analyse des éléments traces, terres rares et métaux précieux.
	Deux spectromètres de fluorescence aux rayons X	Analyse des éléments majeurs
	Un diffractomètre des rayons X	Analyse minéralogique
	Un analyseur de soufre et de carbone	Analyse du soufre et du carbone
	Un analyseur de mercure	Analyse du mercure
Matériel Intermédiaire	Des fours à moufles; étuves; minéralisateurs; agitateurs; plaques chauffantes	Préparations chimiques et mise en solution d'échantillons géologiques.
Matériel de Mesure	Des balances, thermomètres, conductimètre, pH-mètres, potentiomètres	Pesage et mesure des paramètres physico- chimiques.
Matériel de métrologie et étalons de référence	(Masses étalons, thermomètres de référence, tamis étalons, matériaux de référence certifiés, solutions standard	Contrôle et calibration des équipements.

Tableau 2:Liste des équipements existants

<u>Prestations chimiques</u>

Les prestations chimiques réalisées au profit des différents clients ONHYM et tiers, concernent les diverses analyses chimiques regroupées dans le tableau suivants :

Tableau 3:Les prestations chimiques réalisées aux Laboratoires Mines

Multiéléments : Ag, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn,				
Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Sb, Sr, V, Y, Zn				
Éléments majeurs + Perte au feu : SiO2, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, Fetotal,				
MnO, TiO ₂ , P_2O_5				
Terres rares : La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Lu, Tm, Sc, Te,				
Ga, Ge, Th, Ta, P, Se, Hf, Nb				
Or et Platinoïdes : Au, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Re				
Identification des phases minérale par DX				
Ti, Zr, W, Sn et B				
Mn, fluorine et le Fer en forte teneur				
Ba, Sr en sulfate				
Carbone, Soufre et Mercure				
Carbonate, Sulfate et Chlorures des eaux				
Densité, Résidu à sec, Matières en suspension et les insolubles des eaux				
Dureté, Conductivité – résistivité, Titre alcalimétrique (TA - TAC), pH des eaux				

✤ Contrôle qualité

Le contrôle des résultats des prestations chimiques se fait systématiquement par l'analyse des échantillons en double (4% des échantillons de la demande subissent une double préparation mécanique). Cette façon de faire permet à la fois le contrôle de la préparation mécanique et la préparation chimique des échantillons traités. Parallèlement, des matériaux de références certifiés (MRC) ou matériaux de références internes (MRI) sont également analysés. Les résultats des analyses ne sont, que lorsque les valeurs des MRC/ MRI et des doubles sont valides. [4].

ChapitreII: Généralités sur les métaux de base, spectrométrie d'émission atomique à ICP, la MSP

1. Généralités sur la famille des métaux de base :

Les métaux de base sont des métaux non transformés et obtenus par extraction minière. Ils sont utilisés dans l'industrie et dans la fabrication d'alliages plus complexes. Le cuivre, le zinc, l'étain, l'aluminium, le nickel et le plomb sont considérés comme les métaux de base. Ces derniers sont disponibles en plus grandes quantités que les métaux précieux ou les métaux rares, ce qui explique leur prix faible en comparaison.

Les métaux de base sont utilisés dans la quasi-totalité des industries (télécommunication, infrastructures, immobilier, transport...) et sont donc la base du développement économique d'un pays. Les prix des métaux de base influencent les pays producteurs de façon positive lorsque les prix augmentent mais pénalisent les pays consommateurs. **[e]**.

1.1 Généralités sur le cuivre :

1.1.1 Propriétés physico-chimiques du cuivre

Son symbole chimique est Cu. Le mot cuivre vient du mot latin *cuprum*, lui-même dérivé de Cyprus (Chypre).La couleur du cuivre pur est rougeâtre, C'est un métal ductile possédant une conductivité électrique et thermique particulièrement élevées qui lui confèrent des usages variés. Sa malléabilité permet de le déformer facilement pour en faire des tuyaux. Le cuivre sert à fabriquer des pièces de monnaie et aussi des armes, des tuyaux, mais aussi des

fils électriques.

- ✓ Symbole : Cu
- ✓ Numéro atomique : 29
- ✓ Masse atomique : 63,546 u
- ✓ Isotopes les plus stables : ⁶³Cu stable avec 34 neutrons (69,17 %), ⁶⁵Cu stable avec 36 neutrons (30,83 %)
- ✓ Série : métaux de transition
- ✓ Groupe, période, bloc : 11, 4, d
- ✓ Densité : 8,96
- ✓ Point de fusion : 1.084,62 °C
- ✓ Point d'ébullition : 2.562 °C

1.1.2 Principaux minéraux du cuivre

On trouve rarement le cuivre à l'état natif dans la nature. Il se présente dans des minerais sous forme de sels contenant 30 à 90% de cuivre. Les minerais se présentent sous deux formes chimiques principales :

Sulfurée : représentent 80 % de la production mondiale sous forme de chalcopyrite (CuFeS₂),bornite (Cu₅FeS₄), chalcosine (Cu₂S), Covellite (CuS)



Figure 6: Schéma représentatif de la chalcopyrite CuFeS



Figure 7: Schéma représentatif de la covellite CuS

Oxydée : (principalement sous forme de carbonates) : avec la malachite (CuCO₃Cu(OH)₂), l'azurite (2CuCO₃,Cu(OH)₂), la cuprite (Cu₂O)...



Figure 8: Schéma représentatif de la Malachite CuCO3Cu(OH)2



Figure 9: Schéma représentatif de la cuprite Cu2O

1.2 Généralités sur le plomb :

1.2.1 Propriétés physico-chimiques du plomb :

Son symbole est Pb, qui vient du latin *plumbum*. Le plomb est très malléable, ductile et conduit moins bien l'électricité que d'autres métaux. Il possède une bonne résistance à la corrosion et réagit facilement avec des composés organiques. On peut facilement le déformer et il fond à basse température, 327°C.

- ✓ Symbole : **Pb**
- ✓ Numéro atomique : 82
- ✓ Masse atomique : 207,2 u
- ✓ Isotopes les plus stables : ²⁰⁸Pb avec une demi-vie supérieure à 2 x 10¹⁹ années (52,4%), ²⁰⁶Pb stable avec 124 neutrons (24,1 %), ²⁰⁷Pb stable avec 125 neutrons (22,1 %)
- ✓ Série : métaux pauvres
- ✓ Groupe, période, bloc : 14, 6, p
- ✓ Densité : 11,35
- ✓ Point de fusion : 327,46 °C
- ✓ Point d'ébullition : 1.749 °C

1.2.2 Principaux minéraux du plomb :

Le plomb est un élément qui se trouve généralement dans la nature associée avec d'autre élément, et très rarement à l'état natifs. Le minerai de plomb est la galène (PbS). L'extraction se fait par grillage, puis par électrolyse. Le minerai contient environ 86 % de plomb et provient de Silésie, d'Espagne, d'Australie et des états Unies.



Figure 10: Schéma représentatif de la galène PbS

1.3 Généralités sur le zinc :

1.3.1 Propriétés physico-chimiques du zinc :

Le zinc pur se présente sous la forme d'un métal bleu-gris. Il est capable de se combiner avec l'oxygène et autres non-métaux. L'action des acides dilués sur le zinc dégage du dihydrogène. Son état d'oxydation est +2. Aujourd'hui, une grande partie de la production de zinc sert à la galvanisation (dépôt d'une mince couche de zinc sur le fer ou l'acier pour les protéger de la corrosion).

- ✓ Symbole : **Zn**
- ✓ Numéro atomique : 30
- ✓ Masse atomique : 65,409 u
- ✓ Isotopes les plus stables : ⁶⁴Zn, avec une demi-vie supérieure à 4,3 milliards de milliards d'années (48,2 %), ⁶⁶Zn stable avec 36 neutrons (28 %), ⁶⁸Zn stable avec 38 neutrons (19 %), ⁶⁷Zn stable avec 37 neutrons (4,1 %), ⁷⁰Zn avec une demi-vie supérieure à 13 millions de milliards d'années (0,6 %)
- ✓ Série : non-métaux
- ✓ Groupe, période, bloc : 12, 4, d
- ✓ Densité : 7,13
- ✓ Point de fusion : 419,527 °C
- ✓ Point d'ébullition : 907 °C

1.3.2 Principaux minéraux du zinc :

Le zinc se trouve à l'état naturel le plus souvent sous forme de sulfure ou bien sous forme de composés oxydés, carbonates ou silicates, qui résultent de l'altération des sulfures.

Les principaux minéraux concernés sont les suivants :

- blende ZnS : qui représente 95 % de la production minière
- smithsonite ZnCO₃
- willémite Zn₂SiO₄
- hémimorphite Zn4Si2O7(OH)2, H2O.



Figure 11: Schéma représentatif de la blende ZnS

2. Méthodes de préparation des échantillons géologiques :

2.1 Préparation mécanique :

La préparation mécanique des minerais comprend l'ensemble des manipulations et des procédés qui ont pour but la transformation du tout-venant, sortant de la mine, en produits métallurgiques ou marchands, sans modifier la nature chimique de la substance minérale extraite du gisement minier.

L'objectif de la préparation mécanique est de produire un sous échantillon pulvérulent, homogène et représentatif de l'échantillon initial provenant des différents chantiers.

Après la réception de l'échantillon en provenance de chantier, celui-ci est soumis à une série d'opérations mécaniques, à savoir le concassage, le broyage et la pulvérisation. Ensuite l'échantillon est envoyé à l'analyse minéralogique (dont le poids est compris entre 100 et 150 g).

L'équipement utilisé au sein des laboratoires Mines-ONHYM comprend divers concasseurs, broyeurs, échantillonneurs, tamis... [5].

2.1.1 Concassage :

Différents concasseurs sont disponibles, selon la granulométrie recherchée :

- concasseur à mâchoires capable de réduire les dimensions des grains des échantillons à <12 mm</p>
 - concasseur à cylindres pour réduire la granulométrie à <3mm



Figure 12:Concasseur à mâchoires et à cylindres

2.1.2 Echantillonnage :

L'échantillon concassé, réduit par un diviseur à rifles ou par quartage simple, sous forme d'un échantillon représentative avec une masse à l'échelle du laboratoire.



Figure 13: Diviseur à rifles pour l'échantillonnage

2.1.3 Pulvérisation :

Après le concassage, l'échantillon subit un broyage fin dont la plupart de temps par des pulvérisateurs à disque ou un broyeur à disques de manière à avoir une granulométrie $<75 \ \mu m$



Figure 14: Pulvérisateur et Broyeur à disque

2.2 Préparation chimique :

La préparation chimique des échantillons est une étape primordiale, cette étape consiste à mettre en solution l'échantillon analysée, cette méthode de mettre en solution varié selon la matrice de l'échantillon et selon l'élément à doser. Elle est généralement réalisée par des acides minéraux, on chauffe par une flamme ou une plaque chauffante l'échantillon dans l'acide jusqu'à ce qu'on estime qu'il est passé totalement en solution.

Une minéralisation plus rapide peut parfois être obtenue en utilisant des mélanges d'acides ou en ajoutant des réactifs oxydants à un acide minéral. On connaît ainsi l'eau régale, un mélange qui contient deux volumes d'acide chlorhydrique concentré pour un volume d'acide nitrique concentré. **[5]**.

- Trois types d'attaques sont utilisés pour l'analyse en spectrométrie d'émission atomique :
 - ✓ Minéralisation triacides par (HF, HNO₃ et HCl)
 - ✓ Minéralisation diacides par (HF et HClO₄)
 - ✓ Minéralisation par fusion alcaline

Acide Chlorhydrique (HCl) : Acide complexant Concentré (>30%), il est très efficace en solution diluée à l'ébullition pour la mise en solution des carbonates lors de la distinction des carbones libres ou organiques des carbones minéraux.

<u>Acide Nitrique (HNO3)</u> : Acide Concentré (60%), la plupart des nitrates sont solubles. L'acide nitrique est d'abord un oxydant. Il est très utilisé pour la mise en solution des sulfures et arséniures y compris la pyrite, pour la mise en solution de la plupart des minéraux, des métaux et des métalloïdes et pour l'oxydation des matières organiques.

<u>Acide Fluorhydrique (HF) :</u> L'acide fluorhydrique HF présente deux avantages intéressants ; il a la propriété de dissoudre facilement la silice SiO2 pour donner l'acide hexafluorosilicique H2SiF6 soluble en solution acide et il permet d'enlever la silice des solutions par volatilisation sous forme de SiF4. C'est le seul acide qui permet de dissoudre facilement la plupart des matériaux silicatés. HF pourrait être utilisé seul mais deux raisons principales limitent cette utilisation, d'abord certains de ses sels comme ceux de Mg et de Ca sont peu solubles en milieu HF et ensuite c'est l'acide le plus dangereux de ceux déjà cités non seulement pour la verrerie, mais surtout pour les analystes. C'est pourquoi HF est habituellement mélangé avec d'autres acides

3. Spectrométrie d'émission atomique au plasma à couplage inductif (ICP-AES

La spectroscopie atomique constitue une méthode générale de dosage des éléments, qui repose sur l'étude optique de spectres électromagnétiques. Elle comprend plusieurs techniques analytiques utilisées pour déterminer la composition chimique d'un échantillon : la spectrométrie d'absorption atomique, la spectrométrie d'émission atomique et la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif

3.1 Principe de la spectrométrie d'émission atomique :

La spectrométrie d'émission atomique utilise une mesure quantitative de l'émission optique pour déterminer la concentration de la substance à analyser, les atomes de la substance dans la région de stimulation où ils vont subir une dissolution vaporisation et atomisation par la flamme (plasma), Les sources d'atomisation excitent les atomes et les amènent à de hauts niveaux d'énergie puis les atomes se désintègrent et se retournent à des plus basses énergies tout en émettant de la lumière

Le spectromètre mesure l'énergie perdue par un atome qui passe d'un état excité à un état d'énergie moindre. L'énergie est libérée sous forme de rayonnement lumineux de longueur d'onde λ , de fréquence v et transportant une énergie E

3.2 Principe de la spectrométrie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (ICP-AES) :

La spectroscopie d'émission atomique avec plasma couplé par induction (ICP-AES) est une technique d'analyse multi-élémentaire à fort potentiel. Elle offre des possibilités très intéressantes, avec peu d'interférences, la détermination simultanée de nombreux éléments sur les appareillages multicanaux, une grande stabilité, une bonne reproductibilité, et un très faible bruit de fond.

Cette technologie a démontré son excellence pour l'analyse des métaux dans des échantillons aussi divers que l'eau, le sang, les végétaux, les métaux, les roches, les céramiques. Les matériaux solides sont préalablement soumis à une dissolution. Son champ d'applications couvre plusieurs secteurs : agronomie, minéralogie, géochimie, sciences environnementales, industries.

L'analyse par ICP-AES mesure les radiations émises par les atomes excités ou ionisés.

Le rayonnement émis est spécifique d'un élément donné et son intensité est proportionnelle à sa concentration. Pour être excité, l'échantillon est nébulisé sous argon puis injecté dans une torche plasma où l'application d'un champ issu d'un générateur radio fréquence permet la création un plasma.

Les températures atteintes par le plasma sont de l'ordre de 5000 à 10000 °K.

Le principal avantage de l'ICP-AES est d'être pratiquement insensible aux effets de matrice. Cette technique multi-élémentaire se caractérise aussi par une très grande sensibilité jusqu'au μ g/L. [5].

3.3 Appareillage :

Les principales composantes d'un ICP-AES sont:

🤟 Un système informatique pour pilotage du spectromètre :

- Programmation et choix des paramètres expérimentaux ;
- Saisie des données analytiques : Eléments à analyser, longueurs d'ondes à utiliser, étalonnage, facteur de dilution...etc. ;
- Acquisition des données analytiques, récupération et traitement des résultats.

- Un système pour l'introduction de l'échantillon
- Une torche à plasma, dispositif permettant la dissociation de l'échantillon à l'état d'atomes ou d'ions
- Un système optique pour séparer les différentes émissions optiques
- Un système de détection et d'analyse du rayonnement émis



Figure 15: Schéma de l'appareillage d'un spectromètre ICP-AES

3.3.1 Système d'introduction de l'échantillon :

Le système d'introduction de l'échantillon est constitué d'une pompe péristaltique, d'un nébuliseur et d'une chambre de nébulisation



A : Pompe péristaltiqueB : NébuliseurC : Chambre de nébulisationFigure 16:Photographie représentant le système d'introduction de l'échantillon

✤ Pompe péristaltique :

Permet l'entraînement de l'échantillon dans le système d'introduction à un débit constant. La caractéristique principale des pompes de ce type est l'affranchissement de la viscosité des solutions. Cette pompe peut utiliser deux ou trois voies. La première voie permet le transfert de l'échantillon. La deuxième voie sert à retirer l'excès de liquide dans la chambre de nébulisation. La troisième voie peut servir à insérer un étalon interne. **[6]**.

• Nébuliseur :

Le nébuliseur analytique concentrique en verre (utilisé en ONHYM) est un élément essentiel de l'introduction d'échantillon pour la spectrométrie SEA-ICP et autres, il permet de transformer les liquides en des gouttelettes fines par l'intermédiaire de flux de gaz argon. **[6]**



Figure 17: Nébuliseurs concentriques

Chambre de nébulisation :

L'aérosol traverse la chambre de nébulisation où les grosses gouttes sont éliminées, alors que les liquides non utilisés sont évacués à travers un drain.

Il s'agit d'une chambre cyclonique en verre, dans laquelle l'aérosol arrive par effet de cyclone. Seules les gouttes fines arrivent au plasma à travers le graineur et l'injecteur en alumine. Les gouttes les plus grosses tombent au fond de la chambre car leur vitesse est insuffisante pour sortir de la chambre [6].



Figure 18: Chambre de nébulisation

3.3.2 Le système d'atomisation et d'excitation :

Le système d'excitation représente tous les phénomènes se produisant dans le plasma. Pour générer les phénomènes d'émission atomiques, l'échantillon doit être transformé en état d'atomes puis en état d'ions excité, pour cette raison on fait appel à des procédés basés sur les plasmas de gaz.

Il s'agit de plasmas à couplage inductif obtenus à l'aide d'une tension haute fréquence.

Un plasma est un gaz ionisé macroscopiquement, c'est un 4^{éme} état de la matière après le solide, liquide et gaz. Cette matière produite à partir d'une énergie externe sous la forme d'un champ électrique qui ionise le gaz, cette dernière transmettra une partie de l'énergie à l'échantillon afin de provoquer l'excitation.

Le gaz utilisé c'est de l'argon, qui est caractérisé par une bonne conductivité électrique et qui présente un potentiel d'atomisation et d'ionisation important permettant l'ionisation totale de 75% des éléments avec un cout raisonnable.

Pour amorcer le plasma, on amène un courant d'argon dans un tube de quartz situé dans l'axe d'un enroulement de quelques spires d'un tuyau de cuivre refroidi par une circulation d'eau.

Ces spires sont raccordées à un générateur de radiofréquences (40 MHz) d'une puissance de 1 à 2 kilowatts. On crée une décharge électrique qui amorce le plasma en ionisant partiellement le gaz parcourant la torche.

Les électrons produits sont soumis au champ magnétique induit, circulent suivant l'axe du tube de quartz en décrivant des circuits annulaires et le milieu devient de plus en plus conducteur. Le trajet des électrons est freiné par collision, ce qui permet un échauffement par effet Joule ainsi qu'une ionisation d'autres atomes de gaz.

Le plasma est maintenu isolé des parois en faisant arriver par un tube extérieur et concentrique un second flux d'argon, cette fois non ionisé, afin de refroidir le tube central de la torche.

La température du plasma varie entre 2 000 K et 9 000 K.

Le gaz utilisé pour créer le plasma est l'argon, parce qu'il s'agit d'un gaz chimiquement inerte et possède une énergie d'ionisation élevée (15,6 eV). **[6]**

Après introduction de l'échantillon au niveau du plasma, au moyen d'un nébuliseur, les ions d'argon transfèrent leur l'énergie thermique aux atomes de l'élément à analyser.



Figure 19:Plasma obtenu par couplage inductif

3.3.3 Le système optique :

Le rôle du système optique est de séparer les photons en fonction de leur longueur d'onde. Ceci est réalisé à partir d'un système dispersif. On dénombre actuellement deux types de systèmes dispersifs : le prisme et le réseau de diffraction. Le réseau de diffraction est une surface optique permettant la dispersion de la lumière via une série de traits gravés. Le système optique le plus utilisé en ICP-AES est la dispersion croisée qui appartient à la catégorie des réseaux de diffraction.

Le système de dispersion croisée est composé d'un réseau, d'un prisme en fluorure de calcium (CaF2) et d'un miroir

La combinaison du réseau et du prisme permet l'étalement du spectre en deux dimensions. L'image est par la suite focalisée par le miroir et renvoyée sur le détecteur. **[7]**.



Figure 20: schéma de principe du système optique



Figure 21: schéma d'un réseau en 2 dimensions

3.3.4 Le système de détection et traitement du signal :

La lumière diffractée est captée par le détecteur (appelé aussi caméra). Il s'agit d'un ensemble de photomultiplicateurs.

Un photomultiplicateur est un tube à vide qui contient un matériau photosensible appelé photocathode.

Ces électrons sont accélérés vers une dynode qui éjecte plusieurs électrons (sous l'effet des électrons incidents). Ces électrons sont à leur tour accélérés et multipliés, puis récupérés par l'anode, qui mesure le courant électrique généré.

Le courant obtenu est ensuite transformé en tension, puis en fréquence par le moyen d'un ensemble de carte électronique. Cet ensemble de cartes constitue aussi l'interface entre le spectromètre et l'informatique. **[7]**

4. Processus d'analyse des métaux de base par ICP-AES :

Le mode opératoire, décrit ci-dessous, présente les principaux axes de la méthode d'analyse des métaux de base par ICP-AES après mise en solution triacide. Cette méthode est applicable pour tous les échantillons géologiques. Il repose sur les grandes lignes suivantes



Figure 22: Processus d'analyse des métaux de base par ICP-AES

4.1 Mise en solution des échantillons :

Le présent mode opératoire décrit la mise en solution des échantillons par (HCl+HF), (HCl+HNO3) et HCl sur plaque chauffante

Les principaux types de préparations chimiques utilisées pour la mise en solution des échantillons de métaux de base (éléments en trace) aux laboratoires de l'ONHYM sont :

L'échantillon minéralisé sera analysé soit par ICP, soit par SAA.

➡ Préparation chimique PC02 :

- Numéroter les Béchers conformément au n° des échantillons ou au n° simples utilisés.
- Numéroter les tubes de prélèvement des solutions d'attaque conformément au n° des échantillons ou au n° simples utilisées.
- ✓ Peser avec précision entre 250 et 260 mg d'échantillon, puis placer le dans le Bécher correspondant (commencer toujours par le témoin en votre possession).

- ✓ Verser dans chaque Bécher, à l'aide d'une éprouvette en plastique, 10 ml de HF concentré et par flacon doseur 10 ml de HCl concentré.
 - L'ajout d'HF détruit la matrice silicatée (élimination de SiO₂) selon la réaction :

 $SiO_2 + 4 HF \rightarrow SiF_4 + 2 H_2O$ Notons que SiF_4 est un composant volatil

- ✓ Placer les Béchers ouverts sur plaque chauffante et chauffer doucement à sec
- ✓ Laisser refroidir, puis verser dans chaque Bécher, par des flacons doseurs, 10 ml de HCl concentré et 10 ml de HNO₃ concentré. Remettre les Béchers sur plaque chauffante et aller doucement à sec.
 - L'ajout de HCl concentré et à chaud permet d'éliminer la matrice carbonatée.
 - L'ajout de HNO₃ concentré et à chaud permet de détruire la matière organique à froid en formant des fumées NO₂.
- ✓ Ajouter dans chaque Bécher, à l'aide de flacon doseur, 25 ml de HCl à 50%, puis chauffer doucement jusqu'à dissolution "totale".
- ✓ Laisser refroidir, transvaser chaque solution d'attaque dans une fiole de 50 ml (ou 100 ml) puis jauger au trait par H₂O distillée.
- ✓ Agiter vigoureusement les fioles.
- Prélever de chaque fiole environ 15 ml de solution, puis verser les dans le tube correspondant.
- ✓ Remettre les tubes, munis de la feuille de paillasse sous la hotte, à l'endroit réservé à la réception des échantillons préparés. [5].

4.2 Préparation des solutions de calibrage et étalonnage du spectromètre :

4.2.1 Préparation des solutions de calibrage :

Les solutions d'étalonnage du spectromètre ICP pour le dosage des métaux de base ont été préparées à partir des solutions mono-élément certifiées à 1000 mg/l et d'une solution fille Solution multiéléments contenant les trois métaux de base à 100 ppm. Les concentrations utilisées sont de 0, 2.5, 5, 10 et 20 mg/l.

Les concentrations des trois éléments sont identiques. Ces solutions d'étalonnage ont été préparées en milieu chlorhydrique avec une concentration en HCl de 25% (V/V) similaire à celles des échantillons préparés.

Le tableau ci-dessous indique les concentrations des gammes d'étalonnage utilisées pour chaque élément

	Éléments		
Etalons	Cu	Pb	Zn
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Std 0	0	0	0
Std 2.5	2.5	2.5	2.5
Std 5	5	5	5
Std 10	10	10	10
Std 20	20	20	20

Tableau 4:les concentrations des gammes d'étalonnage utilisé

4.2.2 Choix des raies d'analyses :

La recherche de longueur d'onde propre de l'élément à doser est un facteur déterminant pour la réussite du dosage, ceci est d'autant plus difficile à cerner lorsqu'il s'agit d'échantillons complexes et de composition chimique très variées, ce qui est le cas des échantillons géologiques.

Le choix des raies d'analyses se décompose en cinq étapes. La première phase consiste à faire aspirer au système le « blanc » et à éliminer les raies dont leur spectre présente un ou plusieurs pics. La seconde phase est de faire aspirer une solution d'étalon haut et d'éliminer les raies qui montrent une interférence, un manque de sensibilité ou si le pic n'est pas symétrique. La troisième phase consiste à faire aspirer une solution d'étalon bas et d'éliminer les raies qui ne présentent pas de pic ou un pic trop petit (la longueur d'onde est alors pas assez sensible). La quatrième phase repose sur l'optimisation des conditions du plasma dans laquelle les paramètres clés sont la puissance et le débit de gaz de nébulisation. En général, on optimise les conditions pour l'élément le moins sensible. La cinquième phase est le contrôle du bon choix des longueurs d'onde en repassant l'étalon bas.

Le tableau ci-dessous indique les raies d'analyses utilisées pour chaque élément :

PARAMÈTRES	UNITÉS	Longueur d'onde (nm)	Concentration des gammes d'étalonnage (point Haut) en mg/ml ou ppm
Cuivre	mg/L	324,754	20
Plomb	mg/L	220,353	20
Zinc	mg/L	213,856	20

Tableau 5: Programme d'analyse des éléments Cu, Pb et Zn

4.2.3 Etalonnage d'ICP-AES :

L'étalonnage et l'analyse ont été réalisées aux longueurs d'ondes $\lambda = 324,754$ nm pour le Cuivre, $\lambda = 220,353$ nm pour le Plomb et $\lambda = 213,856$ nm pour le Zinc En ICP-AES, il y a une proportionnalité entre l'intensité du signal et la concentration de l'élément présent dans l'échantillon dans une certaine plage de concentrations qui dépendent des conditions d'analyses et pour une raie donnée : **I** = **K**.**C** (K étant une constante déterminée pour chaque raie à partir des courbes d'étalonnage. La linéarité doit être observée pour les solutions étalons. Une droite d'étalonnage est validée lorsque le facteur de corrélation est au moins égale à 0,99.



Figure 23: droite d'étalonnage de l'élément Pb- ICP-AES

5. Maîtrise statistique des procédés ou la MSP :

La maîtrise statistique des procédés ou la **MSP** consiste en un ensemble d'actions pour évaluer, régler et maintenir un processus de production en état de fabriquer tous ses produits ou services conformes aux spécifications retenues et surtout avec des caractéristiques stables dans le temps.

La MSP est une méthode préventive qui vise à amener le processus au niveau de qualité requis et à l'y maintenir grâce à un système de surveillance basé sur la statistique appelé « la carte de contrôle » **[8]**.

5.1 Carte de contrôle du processus :

C'est un outil graphique de visualisation du processus de fabrication dans le temps, permettant de déterminer le moment ou apparaît une cause assignable entraînant une dérive du processus de fabrication. Ainsi le processus sera arrêté au bon moment, c'est-à-dire avant qu'il ne produise des pièces ou service non conformes (hors de l'intervalle de tolérance).

Cet outil se présente comme un graphique dont les points représentent le suivi dans le temps d'une caractéristique du processus dont la valeur centrale (souvent la moyenne) est représentée par une ligne horizontale ainsi que la limite de contrôle inférieur (LCI), et la limite de contrôle supérieure (LCS).

Ces deux valeurs sont les limites à l'intérieur desquelles, le processus est sous contrôle. Les valeurs de la caractéristique contrôlée doivent se trouver à l'intérieur de ces limites, sinon ces valeurs sont 'hors contrôle' et doivent être examinées.



Figure 24: Exemple d'une carte de contrôle statistique d'un processus

5.2 Etapes de la mise en œuvre d'une carte de contrôle :

L'établissement d'une carte de contrôle d'un processus se fait en plusieurs étapes :

- Choix des paramètres à suivre
- Choix du type de contrôle (par mesures ou par attributs)
- Choix du type de carte (en fonction de la rapidité du déréglage)
- Choix de l'échantillonnage (détermination de l'effectif et de la fréquence d'échantillonnage)

5.3 Cartes utilisées aux Laboratoires de l'ONHYM :

Les cartes de contrôle utilisées aux laboratoires sont des cartes de contrôle par mesures (cartes de Shewhart) d'une variable. Elles représentent la valeur de la caractéristique mesurée ou calculée en fonction du numéro d'ordre de l'échantillon ou en fonction du temps.

Ces cartes ont pour objectifs de maîtriser la méthode d'essai ou de mesure en contrôlant la stabilité dans le temps des caractéristiques suivies.

5.3.1 Cartes aux valeurs uniques :

Une carte de contrôle par mesure d'une valeur unique d'un processus ne peut être exploitée sans vérifier la présence des valeurs aberrante qui peuvent fausser la mise au point de la carte statistique et aussi la normalité des valeurs mesurées du témoin utilisé pour la construction de la carte.

La normalité de la distribution des valeurs obtenues est vérifiée soit par un test graphique (histogramme de distribution), soit par une méthode statistique (test de Shapiro – Wilk).

***** Tests des valeurs aberrantes (test de Dixon) :

On entend par valeur aberrante dans une distribution quantitative, une valeur qui s'écarte "notablement" du reste des autres observations.

Le test de Dixon s'applique pour les échantillons de taille $n \le 30$ et il ne nécessite pas le calcul de l'écart type de la série.

- ✓ La valeur aberrante est l'expression des causes aléatoires affectant la mesure, celle-ci ayant un niveau extrême. Dans un tel cas, il convient de conserver la mesure comme faisant partie intégrante de la distribution statistique.
- La valeur aberrante est le résultat d'un écart élevé par rapport au mode opératoire habituel, ou provient d'erreurs de calcul ou d'enregistrement.
 Dans ce cas il faut rejeter l'observation comme ne faisant pas partie de la population, ou la remplacer par la valeur corrigée.

- Il a pour principe de classer la distribution observée par valeurs croissantes

- En fonction du nombre d'observations, on calcule les ratios suivants :

Nb d'observations testées	Si on suspecte la valeur la plus élevée	Si on suspecte la valeur la plus faible
3 à 7	$\tau = \frac{\mathbf{x_n} - \mathbf{x_{n-1}}}{\mathbf{x_n} - \mathbf{x_1}}$	$\tau = \frac{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}{\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_1}$
8 à 10	$\tau = \frac{\mathbf{x_n} - \mathbf{x_{n-1}}}{\mathbf{x_n} - \mathbf{x_2}}$	$\tau = \frac{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}{\mathbf{x}_{n-1} - \mathbf{x}_1}$
11 à 13	$\tau = \frac{\mathbf{x_n} - \mathbf{x_{n-2}}}{\mathbf{x_n} - \mathbf{x_2}}$	$\tau = \frac{\mathbf{x}_3 - \mathbf{x}_1}{\mathbf{x}_{n-1} - \mathbf{x}_1}$
14 à 25	$\tau = \frac{\mathbf{x_n} - \mathbf{x_{n-2}}}{\mathbf{x_n} - \mathbf{x_3}}$	$\tau = \frac{\mathbf{x}_3 - \mathbf{x}_1}{\mathbf{x}_{n,2} - \mathbf{x}_1}$

La table de Dixon (voir annexes) donne les valeurs critiques de ces ratios aux niveaux de risques de 10 %, 5 %, 1 %.

Interprétation statistique : la valeur est aberrante si la valeur trouvée des ratios calculés est strictement supérieure à la valeur critique donnée par la table.

Tests de normalité :

on cherche à savoir si l'on peut considérer que ces mesures représentent une population sur laquelle le caractère mesuré est une variable aléatoire qui suit une loi normale et déterminer si certaines d'entre elles sont aberrantes.

Deux tests seront présentés dans ce travail :

Test visuel de normalité Histogramme

Test de normalité : Test de Shapiro et Wilk

Principe du test visuel : Histogramme :

L'histogramme est un outil « visuel » qui permet de détecter certaines anomalies ou de faire un diagnostic avant d'engager une démarche d'amélioration. Pour pouvoir bien mener l'étude de la dispersion d'un paramètre à l'aide d'un ou de plusieurs histogrammes, il faut avoir une bonne connaissance du paramètre étudié. De même, il faut connaître les conditions de collecte des données : fréquence de mesure, outil de mesure utilisé, possibilité de mélange de lots, possibilité de trietc.

& Démarche de la réalisation du test :

- Classer les N observations par ordre de grandeur croissante : $x1{\leq}...{\leq}xj{\leq}...{\leq}xN$
- Calculer l'étendue w : w = valeur max valeur min
- Le nombre de classes sera pris égal à l'entier le plus proche de \sqrt{N}

- Déterminer l'effectif de chaque classe
- Déterminer la fréquence en % de chaque classe
- Déterminer le nombre cumulé i de chaque classe
- Tracer l'histogramme de la distribution :
 - En abscisse : le nombre de classes
 - En ordonnée : effectif ou fréquence de chaque classe

Règle de décision :

Les graphiques étant fait on regarde si son enveloppe correspond approximativement à une courbe en cloche.

Si oui le caractère mesuré suit une loi normale.

L'hypothèse de normalité est vérifiée

Si non le caractère mesuré ne suit pas une loi normale.

L'hypothèse de normalité n'est pas vérifiée

➡ <u>Principe du test de Shapiro et Wilk :</u>

Il existe de nombreuses méthodes pour vérifier si une série de données présente les caractéristiques d'une loi normale. La méthode développée par Shapiro-Wilk est dans bien des cas, la plus puissante, en particulier lorsque l'échantillon provient d'une distribution asymétrique. Cette méthode est basée sur un test d'hypothèse, et comme dans tout autre test, il faudra déterminer à l'avance un risque de rejeter l'hypothèse nulle alors que celle-ci est vraie (α).

Le test est fondé sur:

- le calcul d'une quantité notée Wobs
- La comparaison de cette Wobs, pour un risque donné, à une valeur Wa

- Wa sera lu sur la table de Shapiro et Wilk (voir Table de Shapiro et Wilk).

Se Démarche de la réalisation du test :

- Classer les N observations par ordre de grandeur croissante : $x1 \le ... \le xj \le ... \le xN$
- Calculer le facteur Z²: $Z^2 = \sum_{j=1}^{N} (xj x)^2$
- Calculer les différences : d1 = xN-x1; d2 = xN-1 x2; ...; di = xn-i+1 xi; ...
- Avec i = 1,2,..., $\frac{N}{2}$ ou $\frac{N-1}{2}$ suivant que N est pair ou impair

• Calculer le facteur b :
$$b = \sum_{i=1}^{k} ai.di$$

- La table A (voir annexes) donne les valeurs de ai en fonction de N et i
- Calculer enfin le facteur W : $W = \frac{b^2}{z^2}$

Règle de décision :

- Si Wobs > W(a,n) : on accepte l'hypothèse H₀ de normalité.
- Si Wobs < W(a,n) : on rejette l'hypothèse H₀ de normalité. Dans ce cas, on vérifie s'il existe des valeurs aberrantes, on recherche leur cause, on les élimine et on refait les calculs.

5.3.2 Construction de la carte de contrôle :

On trace sur le graphe :

- la ligne centrale (valeur moyenne) : \overline{x}
- la limite de surveillance inférieure (LSI) : \overline{x} 2s
- la limite de surveillance supérieure (LSS) : $\frac{1}{x} + 2s$
- la limite de contrôle inférieure (LCI) : \overline{x} 3s
- la limite de contrôle supérieure (LCS) : $\overline{x} + 3s$

Ces limites sont calculées pour montrer dans quelle mesure les valeurs issues du processus varient et s'assurer que seules les causes communes (normales) de variation sont présentes.

Chapitre III : Mise en œuvre de la carte de contrôle de shewhart pour l'analyse des éléments Cu, Pb et Zn Par spectrométrie d'émission atomique à ICP

1. Choix et préparation des échantillons géologiques témoin de Cu, Pb, et Zn pour les cartes de contrôles

Pour établir une carte de contrôle du processus de l'analyse des éléments Cu, Pb et Zn par ICP après mise en solution triacide, nous avons mené l'étude sur un échantillon témoin homogènes JC-67, qui est préparé par le mode opératoire PC02 et on a utilisé la méthode d'analyse SEA-ICP. Les données d'analyse obtenues au cours de la période d'étude, ont servi pour le calcul statistique de la moyenne, de l'écart type, les tests des valeurs aberrantes, de normalité et l'établissement des cartes de contrôle

2. Mesure et collecte des valeurs pour la mise en œuvre des cartes de contrôle

Le traçage des cartes de contrôle, nécessite un nombre de valeurs $5 \le N \le 50$, afin de pouvoir appliquer le test statistique (Shapiro-wilk) pour traiter les données. Nous avons réalisé 30 essais sur l'échantillon JC-67, les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau suivant :

Fssais	N°	Cu	Pb	Zn	Essais	N°	Cu	Pb	Zn
233013	d'échantillon	ppm	ppm	ppm		d'échantillon	ppm	ppm	ppm
1	JC 67-1	1778	1840	4020	16	JC 67-16	1866	1831	4090
2	JC 67-2	1764	1874	4176	17	JC 67-17	1849	1826	3788
3	JC 67-3	1795	1904	3896	18	JC 67-18	1906	1934	4096
4	JC 67-4	1822	1841	4096	19	JC 67-19	1885	1798	3898
5	JC 67-5	1799	1943	3842	20	JC 67-20	1910	1897	3774
6	JC 67-6	1805	1989	4012	21	JC 67-21	1806	1855	3996
7	JC 67-7	1757	1867	3859	22	JC 67-22	1790	1954	4020
8	JC 67-8	1820	1950	4013	23	JC 67-23	1836	1798	3965
9	JC 67-9	1787	1954	3863	24	JC 67-24	1806	1874	3893
10	JC 67-10	1750	1826	3793	25	JC 67-25	1732	1898	3984
11	JC 67-11	1860	1915	3972	26	JC 67-26	1730	2001	3982
12	JC 67-12	1917	1968	4039	27	JC 67-27	1840	1955	4045
13	JC 67-13	1830	1894	3847	28	JC 67-28	1745	1914	4102
14	JC 67-14	1858	1890	3948	29	JC 67-29	1920	1917	3984
15	JC 67-15	1886	1931	3943	30	JC 67-30	1902	1848	4012

Tableau 6: Valeurs déterminées du témoin Jc-67 étudié pendant 30 jours

3. Test des valeurs aberrantes

3.1 Test des valeurs aberrantes des éléments Cu, Pb et Zn dans l'échantillon JC67

3.1.1 Le cuivre

Test sur Valeurs Aberrantes Cu-JC 67 : Dixon						
Teneur en Cu Minimum : 1730Teneur en Cu Maximum : 1920 p						
ppm						
Ratio Minimum : 0,0833	Ratio Maximum : 0,0571					
Niveau de confiance %: 95	Seuil de la table : 0,3759					

- Aucune valeur extrême n'est aberrante car les valeurs trouvées des ratios calculés sont strictement inférieur à la valeur critique donnée par la table de Dixon (annexe 1) avec une probabilité de 95 %.

3.1.2 Le plomb

Test sur Valeurs Aberrantes Pb-JC 67 : Dixon					
Teneur en Pb Minimum : 1798 ppm	Teneur en Pb Maximum : 2001 ppm				
Ratio Minimum : 0,1647	Ratio Maximum : 0,1886				
Niveau de confiance %: 95	Seuil de la table : 0,3759				

- Aucune valeur extrême n'est aberrante car les valeurs trouvées des ratios calculés sont strictement inférieur à la valeur critique donnée par la table de Dixon (annexe 1) avec une probabilité de 95 %.

3.1.3 Le zinc

Test sur Valeurs Aberrantes Zn-JC 67 : Dixon						
Teneur en Zn Minimum : 3774Teneur en Zn Maximum : 4176 ppm						
ppm						
Ratio Minimum : 0,059	Ratio Maximum : 0,2089					
Niveau de confiance %: 95	Seuil de la table : 0,3759					

- Aucune valeur extrême n'est aberrante car les valeurs trouvées des ratios calculés sont strictement inférieur à la valeur critique donnée par la table de Dixon (annexe 1) avec une probabilité de 95 %.

4. Test de normalité

4.1 Test de normalité des éléments Cu, Pb et Zn dans l'échantillon JC-67

4.1.1 Le Cuivre

- > Nombre de valeurs : N = 30
- Nombre de classes : $k = \sqrt{N} = 5,477$; on prend k = 5 classes
- Etendue : Valeur minimale =1730ppm ; Valeur maximale = 1920ppm

$$W = V_{Max} - V_{Min} = 190$$
 ppm

> Echelle :
$$\frac{W}{k} = \frac{190}{5} = 38$$

La répartition, pour l'élément cuivre de l'échantillon JC-67, des données concernant l'effectif, la fréquence, le nombre cumulé et la fréquence cumulée suivant les 5 classes de lectures sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7: Dépouillements des résultats de l	'élément Cuivre pour l'échantillon JC – 67
--	--

Echelle	[1730 ; 1768[] 1768 ; 1806[] 1806 ; 1844[] 1844 ; 1882[] 1882 ; 1920]
Effectif	6	8	5	4	7
(ppm)					
Fréquence	20	26.67	16.67	13 33	23 33
(%)	20	20,07	10,07	13,35	23,35
Nombre	6	14	19	23	30
cumulé i	0	17	17	23	50
Fréquence					
cumulé	19,35	45,16	61,29	74,19	96,77
(%)					



Figure 25: Histogramme de distribution Normale de l'élément Cuivre pour l'échantillon JC – 67

- ✓ **Interprétation statistique** : L'histogramme de distribution obtenu est symétrique, ce qui permet d'affirmer dans un premier temps que la population est normale, hypothèse qui sera vérifié numériquement en utilisant le test de Shapiro wilk présente dans le tableau 07.
 - Test de Shapiro-wilk •

Tableau 7: Test de normalité (Shapiro-wilk) de l'élément Cuivre pour l'échantillon JC -	- 67

Niveau de confiance : 95,00%						
Nombre d'observations	D.D.L					
30	1825,03	57,27	29			
Test de Normalité : Shapiro -Wilk de l'élément Cuivre pour l'échantillon JC –						
	U /					
calculée	Loi	Confiance %	Wobs			
0,951	NORMALE	73,845	0,929			

✓ La valeur de Wobs < Wcal, donc la distribution obtenue n'est pas significativement différente d'une loi normale.

4.1.2 Le Plomb :

- \blacktriangleright Nombre de valeurs : N = 30
- > Nombre de classes : $k = \sqrt{N} = 5,477$; on prend k = 5 classes
- Etendue : Valeur minimale =1798ppm ; Valeur maximale = 2001 ppm

$$W = V_{Max} - V_{Min} = 203$$
 ppm

Echelle : $\frac{W}{k} = \frac{203}{5} = 40,6$

La répartition, pour l'élément plomb de l'échantillon JC-69, des données concernant l'effectif, la fréquence, le nombre cumulé et la fréquence cumulée suivant les 5 classes de lectures sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8: Dépouillements des résultats de l'élément Plomb pour l'échantillon JC - 67

Echelle	[1798 ; 1838,6[] 1838,6 ; 1879,2[] 1879,2 ; 1919,8[] 1919,8 ; 1960,4[] 1960,4 ; 2001]
Effectif	5	7	8	7	3
Fréquence (%)	16,67	23,33	26,67	23,33	10
Nombre cumulé i	5	12	20	27	30
Fréquence cumulé (%)	16,13	38,71	64,52	87,1	96,77

• Histogramme de l'élément Plomb pour l'échantillon JC – 67





✓ Interprétation statistique : L'histogramme de distribution présenté ci-haut est symétrique, permettant dans un premier temps de considérer que la population est normale, hypothèse qui sera vérifiée numériquement par le recours au test de Shapiro wilk présenté dans le tableau 09.

• Test de Shapiro-wilk

Tableau 9: Test de normalité (Shapiro-wilk) de l'élément Plomb pour l'échantillon JC - 67

Niveau de confiance : 95,00%						
Nombre d'observations	Nombre Moyenne Ecart-type Servations					
30	1896,20	55,49	29			
Test de Normalité : Shapiro -Wilk de l'élément Plomb pour l'échantillon JC – 69						
Statistique calculée Loi Confiance % Wobs						
0,969	NORMALE	42,119	0,927			

✓ La valeur de Wobs < Wcal, donc la distribution obtenue n'est pas significativement différente d'une loi normale.

4.1.3 Le Zinc :

- > Nombre de valeurs : N = 30
- Nombre de classes : $k = \sqrt{N} = 5,477$; on prend k = 5 classes

Etendue : Valeur maximale =3774 ppm ; Valeur minimale 4176 ppm

$$W = V_{Max} - V_{Min} = 402 \text{ ppm}$$

> Echelle :
$$\frac{W}{k} = \frac{402}{5} = 80,4$$

La répartition, pour l'élément zinc de l'échantillon JC-67, des données concernant l'effectif, la fréquence, le nombre cumulé et la fréquence cumulée suivant les 5 classes de lectures sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Faballa	[2774 · 2854 4]] 3854,4 ;] 3934,8 ;] 4015,20 ;] 4095,6 ;
Echene	[3774,3834,4[3934,8[4015,2[4095,6[4176]
Effectif	5	5	11	5	4
Fréquence (%)	16,67	16,67	36,67	16,67	13,33
Nombre cumulé	5	10	21	26	30
i	5	10	21	20	50
Fréquence	16.13	32.26	67 74	83 87	96 77
cumulé (%)	10,15	52,20	07,71	03,07	50,77

Tableau 10: Dépouillements des résultats de l'élément Zinc pour l'échantillon JC - 67

• <u>Histogramme de l'élément Zinc pour l'échantillon JC – 67</u>



Figure 27: Histogramme de distribution Normale de l'élément Zinc pour l'échantillon JC - 67

✓ Interprétation statistique : L'histogramme de distribution présenté ci-haut est symétrique, permettant dans un premier temps de considérer que la population est normale, hypothèse qui sera vérifiée numériquement par le recours au test de Shapiro wilk présenté dans le tableau 11.

• Test de Shapiro-wilk

Niveau de confiance : 95,00%						
Nombre d'observations	Moyenne	Ecart-type	D.D.L			
30	3964,93	102,25	29			
Test de Normalité : Shapiro -Wilk de l'élément Zinc pour l'échantillon JC — 67						
Statistique calculée Loi Confiance % Wobs						
0,9689	NORMALE	44,5454	0,927			

Tableau 11: Test de normalité (Shapiro-wilk) de l'élément Zinc pour l'échantillon JC - 67

✓ La valeur de Wobs < WCal , donc la distribution obtenue n'est pas significativement différente d'une loi normale.

5. Mise en œuvre de la carte de contrôle à valeur unique : cas de l'échantillon JC-67

Apres la validation statistique par les tests des valeurs aberrantes et de normalités sur l'échantillon JC-67, nous avons décidé d'établir les cartes de contrôle du processus de l'analyse des éléments Cu, Pb et Zn par ICP.

5.1 Caractéristiques du contrôle de l'élément Cuivre pour l'échantillon JC – 67

- Valeur moyenne : $\overline{X} = 1825$ (ppm) ; Ecart type : S = 57
- Limite de surveillance inférieure LSI : $\overline{X} 2S = 1710$ ppm
- Limite de surveillance supérieure LSS : $\overline{X} + 2S = 1940$ ppm
- Limite de contrôle inférieure LCI : $\overline{X} 3S = 1653$ ppm
- Limite de contrôle supérieure LCS : $\overline{X} + 3S = 1997$ ppm



La carte de contrôle du Cuivre est représentée dans la figure suivante:

Figure 28: Carte de contrôle Shewhart du Cuivre pour l'échantillon JC – 67

Le graphique ci-dessus montre que les valeurs d'analyses d'éléments Cu, portées au cours du temps, sont toutes à l'intérieur des intervalles relatifs aux limites de surveillances, donc le processus d'analyses de cuivre est sous contrôle.

5.2 Caractéristiques du contrôle de l'élément Plomb pour l'échantillon JC – 67

- Valeur moyenne : $\overline{X} = 1896$ (ppm) ; Ecart type : S = 55
- Limite de surveillance inférieure LSI : $\overline{X} 2S = 1785$ ppm
- Limite de surveillance supérieure LSS : $\overline{X} + 2S = 2007$ ppm
- Limite de contrôle inférieure LCI : $\overline{X} 3S = 1730$ ppm
- Limite de contrôle supérieure LCS : \overline{X} + 3S = 2063 ppm



La carte de contrôle du Plomb est représentée dans la figure suivante :

Figure 29: Carte de contrôle Shewhart du Plomb pour l'échantillon JC – 67

Le graphique ci-dessus montre que les valeurs d'analyses d'éléments Pb, portées au cours du temps, sont toutes à l'intérieur des intervalles relatifs aux limites de surveillances, donc le processus d'analyses de plomb est sous contrôle.

5.3 Caractéristiques du contrôle de l'élément Zinc pour l'échantillon JC – 67

- Valeur moyenne : $\overline{X} = 3965$ (ppm) ; Ecart type : S = 102
- Limite de surveillance inférieure LSI : $\overline{X} 2S = 3760$ ppm
- Limite de surveillance supérieure LSS : $\overline{X} + 2S = 4169$ ppm
- Limite de contrôle inférieure LCI : $\overline{X} 3S = 3658$ ppm
- Limite de contrôle supérieure LCS : \overline{X} + 3S =4272ppm



La carte de contrôle du Zinc est représentée dans la figure suivante :

Figure 30: Carte de contrôle Shewhart du Zinc pour l'échantillon JC – 67

Le graphique ci-dessus montre que les valeurs d'analyses d'éléments Zn, portées au cours du temps, sont toutes à l'intérieur des intervalles relatifs aux limites de surveillances, donc le processus d'analyses de zinc est sous contrôle.

* Interprétation des cartes de contrôle :

Les graphiques ci-dessus montrent que les valeurs des éléments Cu, Pb et Zn portées au cours du temps, sont toutes à l'intérieur des intervalles relatifs aux limites de surveillances ; ce qui constituent une prouve tangible que le processus analytique est bien maitrisé.

Les cartes de contrôle de Shewhart établies par calcul statistique pour le dosage des métaux de base Cu, Pb et Zn par ICP, peuvent être retenues comme un outil de contrôle qualité du processus analytique étudié.

Conclusion

Les études menées au cours de ce travail ont pour but de mettre en œuvre des cartes de contrôle de Shewhart pour la maîtrise de l'analyse des éléments Cu, Pb et Zn par spectrométrie d'émission atomique à ICP. Les principales conclusions tirées de ce travail se résument en plusieurs points :

- La maitrise des techniques de préparation chimiques des échantillons et des solutions d'étalonnage du spectromètre d'émissions à ICP
- L'initialisation à l'utilisation de la spectrométrie d'émission atomique à ICP pour la réalisation des analyses élémentaires des métaux de base
- ➡ La validation statistique de l'homogénéité des témoins internes
- L'adoption d'un outil graphique facile à analyser pour prévoir toutes anomalies du processus
- ➡ L'utilisation d'outils statistiques comme moyen de gestion des risques.

L'application de la maîtrise statistique des processus pour le processus d'analyse des métaux de base par ICP-AES s'avère un moyen efficace pour le contrôle quotidien de toute la chaine de mesure. Elle permet de réduire les contrôles de vérifications et par conséquent, de gagner en productivité.

Références

* Références bibliographiques

[1] : A. Lahkim, Manuel qualité de la DLM (réf MQ/DLM/H), 2019.

[2] : N. Ouassou, Processus prestations chimiques (réf PsR/04/M), 2020.

[3] : Zineb Loulladi, Projet de titularisation, à L'ONHYM 2020.

[4]: Yassine Fliou, Processus moyens généraux (réf PsS/01/H), 2018

[5] : M .Haidar, projet de titularisation, à L'ONHYM 2020

[6]: Sofia Benjelloun, projet de fin d'études FST FES : Techniques spectrométriques SAA, ICP et ICP-MS Applications dans le domaine Médical et Environnemental.

[7] : José Carlos Diaz Rosado Étude et développement de la spectroscopie d'émission optique sur plasma induit par laser pour la réalisation d'analyses de terrain : application à l'analyse en ligne de métaux dans les liquides 2013

[9] : Lucie Estrade Maîtrise statistique des procédés (MSP) : application à la fabrication semi automatisée en lots de préparations injectables stériles à l'Hôpital 2019

Références webographies

- [a]: <u>http://www.onhym.com/office/onhym-en-bref/presentation.html</u>
- [b] : <u>http://www.onhym.com/office/onhym-en-bref/strategie.html</u>
- [c] : <u>http://www.onhym.com/office/onhym-en-bref/organisation.html</u>

[d] : <u>http://www.onhym.com/prestations/laboratoires-mine.html</u>

[e] : <u>https://www.icmm.com/fr/metaux-et-mineraux/produire-des métaux/que-sont-les-</u> <u>minéraux-et-les-métaux#</u>

Annexes

TEST DE DIXON

$\begin{array}{l} (\text{Selon table ASTM E 178}) \\ \text{Echantillon ordonné}: y_1 \leq y_2 \leq \ldots \leq y_{n\text{-}l} \leq y_n \end{array}$

n	<u>.s</u> 7	ATISTIQ	UE		<u>Niveau</u> signification				
					10 %	5 %	1 %		
3					0,886	0,941	0,988		
	The E	<u>y2 - y1</u>	011	yn - yn-l	0,577	0,703	0,389		
1	110 -	v v.	ou	V V.	0.482	0.560	0,698		
1				21 24	0,434	0,507	0,637		
3		V2 - V1		Va - Vad	0,479	0,554	0,683		
)	r ₁₁ =		ou		0,441	0,512	0,635		
0	san. S	$y_{n-1} - y_1$		y _n - y ₂	0,409	0,477	0,597		
1		y3 - y1		Ул - Ул-2	0,517	0,576	0,679		
2	r ₂₁ =		ou		0,490	0,546	0,642		
3		y _{n-1} - y ₁	2010	$y_n \cdot y_2$	0,467	0,521	0,615		
.4	5				0,492	0,546	0,641		
5					0,472	0,525	0,616		
6					0,454	0,507	0,595		
7					0,438	0,490	0,577		
8					0,424	0,475	0,561		
9					0,412	0,462	0,547		
1				V . V	0.301	0,430	0,555		
2	r =	y3-y1	011	yn Yn-2	0,391	0,440	0,514		
3	- 22	Vo.2 - V1		Va - V2	0.374	0.421	0.505		
4		J#* J1		J# J3	0.367	0.413	0.497		
5					0,360	0,406	0,489		
6					0,354	0,399	0,486		
7					0,348	0,393	0,475		
8					0,342	0,387	0,469		
9					0,337	0,381	0,463		
0					0,332	0,376	0,467		

***** Table de Shapiro-Wilk :

Valeurs des coefficients ai en fonction de N et de i (Biometrika 1965) Ni 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0,6646 0,6052 1 0,6431 0,6233 0,5888 0,5736 0,5601 0,5475 0,5359 0,5251 0,5150 2 0,2413 0,2806 0,3031 0,3164 0,3244 0,3291 0,3315 0,3325 0,3325 0,3318 0,3306 3 0,0000 0,1976 0,2260 0,2347 0,2412 0,0875 0,1401 0,1743 0,2141 0,2460 0,2495 0,0000 0,0561 0,0947 0,1224 0,1429 0,1586 0,1701 0,1802 0,1878 4 5 0,0000 0,0399 0,0695 0,0922 0,1099 0,1240 0,1353 6 0,0000 0,0303 0,0539 0,0880 0,0727 7 0,0433 0,0000 0,0240 8 0,0000

Table	Δ	(suite)

	Table A (suite)											
Ni	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0,5056	0,4968	0,4886	0,4808	0,4734	0,4643	0,4590	0,4542	0,4493	0,4450	0,4407	0,4366
2	0,3290	0,3273	0,3253	0,3232	0,3211	0,3185	0,3156	0,3126	0,3098	0,3069	0,3043	0,3018
3	0,2521	0,2540	0,2553	0,2561	0,2565	0,2578	0,2571	0,2563	0,2554	0,2543	0,2533	0,2522
4	0,1939	0,1988	0,2027	0,2059	0,2085	0,2119	0,2131	0,2139	0,2145	0,2148	0,2151	0,2152
5	0,1447	0,1524	0,1587	0,1641	0,1686	0,1736	0,1764	0,1787	0,1807	0,1822	0,1836	0,1848
6	0,1005	0,1109	0,1197	0,1271	0,1334	0,1399	0,1443	0,1480	0,1512	0,1539	0,1563	0,1584
7	0,0593	0,0725	0,0837	0,0932	0,1013	0,1092	0,1150	0,1201	0,1245	0,1283	0,1316	0,1346
8	0,0196	0,0359	0,0496	0,0612	0,0711	0,0804	0,0878	0,0941	0,0997	0,1046	0,1089	0,1128
9		0,0000	0,0163	0,0303	0,0422	0,0530	0,0618	0,0696	0,0764	0,0823	0,0876	0,0923
10				0,0000	0,0140	0,0263	0,0368	0,0459	0,0539	0,0610	0,0672	0,0728
11						0,0000	0,0212	0,0228	0,0321	0,0403	0,0476	0,0540
12								0,0000	0,0107	0,0200	0,0284	0,0358
13										0,0000	0,0094	0,0178
14												0,0000

Ni	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	0,4328	0,4291	0,4524	0,4420	0,4188	0,4156	0,4127	0,4096	0,4068	0,4040	0,1015
2	0,2992	0,2968	0,2944	0,2921	0,2898	0,2876	0,2854	0,2834	0,2813	0,2794	0,2274
3	0,2510	0,2499	0,2487	0,2475	0,2463	0,2451	0,2439	0,2427	0,2415	0,2403	0,2391
4	0,2151	0,2150	0,2148	0,2145	0,2141	0,2137	0,2132	0,2127	0,2121	0,2116	0,2110
5	0,1857	0,1864	0,1870	0,1874	0,1878	0,1880	0,1882	0,1883	0,1883	0,1883	0,1881
6	0,1601	0,1616	0,1630	0,1646	0,1651	0,1660	0,1667	0,1673	0,1678	0,1683	0,1686
7	0,1372	0,1395	0,1415	0,1433	0,1449	0,1463	0,1475	0,1487	0,1496	0,1055	0,1513
8	0,1162	0,1192	0,1219	0,1243	0,1265	0,1284	0,1301	0,1317	0,1331	0,1344	0,1356
9	0,0965	0,1002	1,1036	0,1066	0,1093	0,1118	0,1140	0,1160	0,1179	0,1196	0,1211
10	0,0778	0,0820	0,0862	0,0899	0,0931	0,0961	0,0989	0,1013	0,1036	0,1056	0,1075
11	0,0598	0,0650	0,0697	0,0739	0,0777	0,0812	0,0844	0,0873	0,0900	0,0924	0,0947
12	0,0424	0,0483	0,0537	0,0585	0,0629	0,0669	0,0706	0,0739	0,0770	0,0798	0,0824
13	0,0253	0,0320	0,0381	0,0435	0,0485	0,0530	0,0572	0,0610	0,0645	0,0677	0,0706
14	0,0084	0,0159	0,0227	0,0289	0,0344	0,0395	0,0441	0,0484	0,0523	0,0559	0,0592
15		0,0000	0,0076	0,0144	0,0206	0,0262	0,0314	0,0361	0,0404	0,0444	0,0481
16				0,0000	0,0068	0,0131	0,0187	0,0239	0,0287	0,0331	0,0372
17					0,4156	0,0000	0,0062	0,0119	0,0172	0,0220	0,0264
18								0,0000	0,0057	0,0110	0,0158
19										0,0000	0,0053

Table A (suite)

Ni	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	0,3989	0,3964	0,3940	0,3911	0,3894	0,3872	0,3850	0,3830	0,3808	0,3789	0,3770	0,3751
2	0,2755	0,2737	0,2719	0,2701	0,2684	0,2667	0,2651	0,2635	0,2620	0,2604	0,2589	0,2574
3	0,2380	0,2368	0,2357	0,2345	0,2334	0,2323	0,2313	0,2302	0,2291	0,2281	0,2271	0,2260
4	0,2104	0,2098	0,2091	0,2085	0,2078	0,2072	0,2065	0,2058	0,2052	0,2045	0,2038	0,2032
5	0,1880	0,1878	0,1876	0,1874	0,1871	0,1868	0,1865	0,1862	0,1859	0,1855	0,1851	0,1847
6	0,1689	0,1691	0,1693	0,1694	0,1695	0,1695	0,1695	0,1695	0,1695	0,1693	0,1692	0,1691
7	0,1520	0,1526	0,1531	0,1535	0,1539	0,1542	0,1545	0,1548	0,1550	0,1551	0,1553	0,1545
8	0,1366	0,1376	0,1384	0,1392	0,1398	0,1405	0,1410	0,1415	0,1420	0,1423	0,1427	0,1430
9	0,1225	0,1237	0,1249	0,1259	0,1269	0,1278	0,1286	0,1293	0,1300	0,1306	0,1312	0,1317
10	0,1092	0,1108	0,1123	0,1136	0,1149	0,1160	0,1170	0,1180	0,1189	0,1197	0,1205	0,1212
11	0,0967	0,0986	0,1004	0,1020	0,1035	0,1049	0,1062	0,1073	0,1085	0,1095	0,1105	0,1113
12	0,0848	0,0870	0,0891	0,0909	0,0927	0,0943	0,0959	0,0972	0,0986	0,0698	0,1010	0,1020
13	0,0733	0,0759	0,0782	0,0804	0,0824	0,0842	0,0860	0,0876	0,0892	0,0906	0,0919	0,0932
14	0,0622	0,0651	0,0677	0,0701	0,0724	0,0745	0,0765	0,0783	0,0801	0,0817	0,0832	0,0846
15	0,0515	0,0546	0,0575	0,0602	0,0628	0,0651	0,0673	0,0694	0,0713	0,0731	0,0748	0,0764
16	0,0409	0,0444	0,0476	0,0506	0,0534	0,0560	0,0584	0,0607	0,0628	0,0648	0,0667	0,0685
17	0,0305	0,0343	0,0379	0,0411	0,0442	0,0471	0,0497	0,0522	0,0546	0,0568	0,0588	0,0608
18	0,0203	0,0244	0,0283	0,0318	0,0352	0,0383	0,0412	0,0439	0,0465	0,0489	0,0511	0,0532
19	0,0101	0,0146	0,0188	0,0227	0,0263	0,0296	0,0328	0,0357	0,0385	0,0411	0,0436	0,0459
20	0,0000	0,0049	0,0094	0,0136	0,0175	0,0211	0,0245	0,0277	0,0307	0,0335	0,0361	0,0386
21			0,0000	0,0045	0,0087	0,0126	0,0163	0,0197	0,0229	0,0259	0,0288	0,0314
22					0,0000	0,0042	0,0081	0,0118	0,0153	0,0185	0,2150	0,0244
23							0,0000	0,0039	0,0076	0,0111	0,0143	0,0174
24									0,0000	0,0037	0,0071	0,0104
25											0,0000	0,0085

Table A (suite)

<u>Table B</u>

	Risque 5%	Risque 1%			
Ν	W0,05	W0,01			
5	0,762	0,686			
6	0,788	0,713			
7	0,803	0,730			
8	0,818	0,749			
9	0,839	0,764			
10	0,842	0,781			
11	0,850	0,792			
12	0,859	0,805			
13	0,866	0,814			
14	0,874	0,825			
15	0,881	0,835			
16	0,887	0,844			
17	0,892	0,851			
18	0,897	0,858			
19	0,901	0,863			
20	0,905	0,868			
21	0,908	0,873			
22	0,911	0,878			
23	0,914	0,881			
24	0,916	0,884			
25	0,918	0,888			
26	0,920	0,891			
27	0,923	0,894			
28	0,924	0,896			
29	0,926	0,898			
30	0,927	0,900			
31	0,929	0,902			
32	0,930	0,904			
33	0,931	0,906			
34	0,933	0,908			
35	0,934	0,910			
36	0,935	0,912			
37	0,936	0,914			
38	0,938	0,916			
39	0,939	0,917			
40	0,940	0,919			
41	0,941	0,920			
42	0,942	0,922			
43	0,943	0,923			
44	0,944	0,924			
45	0,945	0,926			
46	0,945	0,927			
47	0,946	0,928			
48	0,947	0,929			
49	0,947	0,929			
50	0,947	0,930			

Valeurs Waaux risques de 1% et 5%